

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-52875

(P2001-52875A)

(43)公開日 平成13年2月23日(2001.2.23)

(51)Int.Cl.  
H 05 B 33/26

識別記号

F I  
H 05 B 33/26

テマコト<sup>®</sup>(参考)  
Z 3K007

審査請求 未請求 請求項の数 6 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平11-223888

(22)出願日

平成11年8月6日(1999.8.6)

(71)出願人 000124362

河口湖精密株式会社

山梨県南都留郡河口湖町船津6663番地の2

(72)発明者 佐藤 正昭

山梨県南都留郡河口湖町船津6663番地の2

河口湖精密株式会社内

Fターム(参考) 3K007 AB00 AB18 CA01 CA06 CB03

CC00 CC04 CC05 DA04 DA05

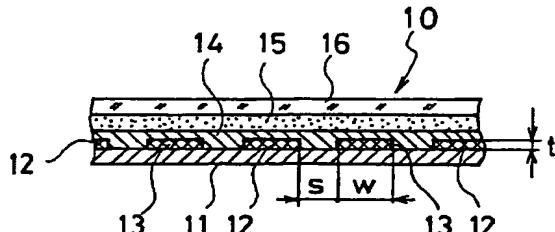
DB02 DC03 EC01 FA01

(54)【発明の名称】 エレクトロルミネッセンス

(57)【要約】

【課題】 第1に、エレクトロルミネッセンス全体の厚みを抑えて薄型化を図ると共に電極の製造工程を減らしてコストを下げる。第2に、電極として利用できる材料の選択幅を広げると共にエレクトロルミネッセンスの曲面形状を可能にすることである。

【解決手段】 基体となる絶縁層11と、この絶縁層11の上に所定の隙間をあけて交互に配列された第1の電極12及び第2の電極13と、この第1及び第2の電極12、13を被うようにして絶縁層11の上に設けられた誘電体層14と、この誘電体層14の上に設けられた発光体層15と、この発光体層15の上に設けられた透明絶縁層16とを有する。



10 … EL

11 … 絶縁層

12 … 第1の電極

13 … 第2の電極

14 … 誘電体層

15 … 発光体層

16 … 透明絶縁層

t … 電極の厚み寸法

w … 電極の幅寸法

s … 電極同士の隙間寸法

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基体となる絶縁層と、この絶縁層の上に所定の隙間をあけて交互に配列された第1の電極及び第2の電極と、この第1及び第2の電極を被うようにして絶縁層の上に設けられた誘電体層と、この誘電体層の上に設けられた発光体層と、この発光体層の上に設けられた透明絶縁層とを有することを特徴とするエレクトロルミネッセンス。

【請求項2】 基体となる絶縁層と、この絶縁層の上に30～300μmの隙間をあけて交互に配列され、厚み寸法が0.1～50μm、幅寸法が5～150μmである第1の電極及び第2の電極と、この第1及び第2の電極を被うようにして絶縁層の上に設けられた誘電体層と、この誘電体層の上に設けられた発光体層と、この発光体層の上に設けられた透明絶縁層とを有することを特徴とするエレクトロルミネッセンス。

【請求項3】 前記第1の電極及び第2の電極が渦巻き状に形成されていることを特徴とする請求項1又は2記載のエレクトロルミネッセンス。

【請求項4】 前記第1の電極及び第2の電極が梯子状に形成されていることを特徴とする請求項1又は2記載のエレクトロルミネッセンス。

【請求項5】 前記第1の電極及び第2の電極が金属材で形成されていることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか記載のエレクトロルミネッセンス。

【請求項6】 前記第1の電極及び第2の電極が導電性ペーストの印刷によって形成されていることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか記載のエレクトロルミネッセンス。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、エレクトロルミネッセンス（以下、明細書の中でELという）に関するものである。

## 【0002】

【従来の技術】 最近の電子ディスプレイデバイスの一つにELがあり、その基本構造は、図5に示したように、基体となる絶縁層1の上に背面電極2が設けられ、その上に誘電体層3、発光体層4、透明電極5及び透明絶縁層6が順次層状に設けられたものである。

【0003】 一般に、前記絶縁層1には耐湿性のあるPETフィルムが利用されたり又は基材上にフッ素系樹脂をスクリーン印刷したものが利用されており、また背面電極2は前記絶縁層1の上に銀ペーストや黒鉛ペースト等の導電性ペーストをスクリーン印刷することによって形成される。また、誘電体層3は高誘電樹脂バインダに分散させたチタン酸バリウムを前記背面電極2の上にスクリーン印刷することで形成される。誘電体層3の上に

設けられる発光体層4は、硫化亜鉛を発光母体としており、これに微量な附着剤（金属やハロゲン元素）をドーピングして得られた発光体粉末を例えばシアノレジン化合物等の高誘電樹脂バインダに分散し、この分散材をスクリーン印刷することによって形成される。さらに、透明電極5は酸化インジウムに酸化錫をドーピングし、得られたITO（Indium Tin Oxide）粉末を蒸着することで形成され、その上を被覆する透明絶縁層6は透明のPETフィルムやガラス等で形成される。なお、図には示していないが、背面電極2及び透明電極5には導通パターンが延設され、その端部に電圧印加用の端子が設けてあり、背面電極2及び透明電極5に所定の交流電圧を印加することで発光体層4によるディスプレイが可能となる。

## 【0004】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上記従来のELにあっては、背面電極2と透明電極5との二層電極構造であり、その間に誘電体層3と発光体層4を挟み込む多層構造となっていたので、厚みが大きくなってしまうといった問題があった他、背面電極2は印刷工程、透明電極5は蒸着工程とそれぞれ別工程が必要となっていたために、製造コストが掛かるといった問題もあった。また、上面側の電極を透明にする必要があるため材料の制約を受ける他、透明電極5として一般的に利用されているITOの蒸着膜は曲げに弱く、曲面形状のディスプレイに利用することができなかった。

【0005】 そこで、本発明の第1の目的は、EL全体の厚みを抑えて薄型化を図ると共に電極の製造工程を減らしてコストを下げるることである。

【0006】 また、本発明の第2の目的は、電極として利用できる材料の選択幅を広げると共にELの曲面形状を可能にすることである。

## 【0007】

【課題を解決するための手段】 上記課題を解決するためには、本発明の請求項1に係るELは、基体となる絶縁層と、この絶縁層の上に所定の隙間をあけて交互に配列された第1の電極及び第2の電極と、この第1及び第2の電極を被うようにして絶縁層の上に設けられた誘電体層と、この誘電体層の上に設けられた発光体層と、この発光体層の上に設けられた透明絶縁層とを有することを特徴とする。

【0008】 また、本発明の請求項2に係るELは、基体となる絶縁層と、この絶縁層の上に30～300μmの隙間をあけて交互に配列され、厚み寸法が0.1～50μm、幅寸法が5～150μmである第1の電極及び第2の電極と、この第1及び第2の電極を被うようにして絶縁層の上に設けられた誘電体層と、この誘電体層の上に設けられた発光体層と、この発光体層の上に設けられた透明絶縁層とを有することを特徴とする。

【0009】 また、本発明の請求項3に係るELは、前

記第1の電極及び第2の電極が渦巻き状に形成されていることを特徴とする。

【0010】また、本発明の請求項4に係るELは、前記第1の電極及び第2の電極が梯子状に形成されていることを特徴とする。

【0011】また、本発明の請求項5に係るELは、前記第1の電極及び第2の電極が金属材で形成されていることを特徴とする。

【0012】また、本発明の請求項6に係るELは、前記第1の電極及び第2の電極が導電性ペーストの印刷によって形成されていることを特徴とする。

【0013】

【発明の実施の形態】以下、添付図面に基づいて本発明に係るELの実施の形態を詳細に説明する。図1は本発明に係るELの断面構造を示したものであり、また図2及び図3は電極パターンの一実施例を示したものである。この実施例に係るEL10は、基体となる絶縁層11の上に第1の電極12及び第2の電極13を設け、その上に第1及び第2の電極12、13を被うようにして誘電体層14を印刷形成し、さらにその上に発光体層15と透明絶縁層16を層状に設けたものである。

【0014】基体となる絶縁層11は、上述した従来例と同様、絶縁性や耐湿性に優れたPETフィルムが使われたりフッ素系樹脂をスクリーン印刷したものが用いられる。なお、曲げを考慮しなければ薄板ガラスも利用することができる。

【0015】上記第1の電極12及び第2の電極13は、上述した従来例の背面電極及び透明電極に相当するものであるが、いずれも発光体層15の裏面側に配設されるために、必ずしも透明である必要がなく、材料の選択や電極の形成法に幅を持たせることができる。例えば、導電性を有する種々の金属材を箔して電極パターンを形成したり、金属蒸着によって電極パターンを形成することができる他、導電性ペーストを使って電極パターンを印刷形成することもできる。第1の電極12と第2の電極13は、両者の間に一定の隙間17を確保しながら交互に配列され、例えば、図2に示したような渦巻き形状の電極パターン18や、図3に示したような梯子形状の電極パターン19の他、種々のパターン形状を取り得ることができる。

【0016】第1及び第2の電極12、13の厚み寸法tは、0.1~50μmの範囲が望ましい。金属蒸着の場合、0.1μmより薄くすることもできるが、これ以上薄くすると電気抵抗値が大きくなつて好ましくない。なお、導電性ペーストを印刷形成する場合は電気抵抗値との関係から3μm程度が限界となる。一方、電極の厚みが50μm以上になるとEL全体の厚みを大きくなつてしまい、第1及び第2の電極12、13を同一面上に設けた意義が損なわれてしまう。また、金属箔や導電性ペーストで印刷形成した場合には、厚みが50μm以下

であれば曲げても問題が生じないからである。

【0017】また、上記第1及び第2の電極12、13の幅寸法wは、5~150μmの範囲で設定されるのが望ましい。これは、幅寸法wが5μm以下になると電気抵抗値が大きくなつて好ましいものではなく、一方、150μm以上になると電界強度の強弱が生じて発光ムラが生じてくるからである。

【0018】さらに、第1の電極12と第2の電極13との間には一定幅の隙間17が確保されているが、この隙間寸法sは30~300μmの範囲がこのましい。こ

れは、30μmより狭いと隙間17を挟んで左右の電極12、13間で短絡するおそれがある一方、隙間17が300μm以上広くなると高電圧でなければ発光しなくなり、電流消費が非常に大きくなつて電池寿命を短くするおそれがあるからである。

【0019】上記第1及び第2の電極12、13に用いることのできる金属材料は、上述したように、導電性の良好な金属材料であれば特に制限されるものではないが、アルミニウムは良導性であつて光の反射率も大きく、また加工性やコスト的に優れることから、これの箔や蒸着膜は有用である。

【0020】次に、アルミニウム箔による第1及び第2の電極12、13の形成法を図4に基づいて説明する。先ず、絶縁層11としてのPETフィルムの上にアルミニウム箔を全面に貼付し(S1)、次いで電極パターンのマスクを使ってアルミニウム箔の上にレジスト膜を印刷形成する(S2)。次に、これを公知の方法でエッチングし(S3)、さらにレジスト膜が印刷されていない部分のアルミニウム箔を剥して取り除く(S4)。最後に全体を良く洗ってレジスト膜を取り除き(S5)、図2又は図3に示したような電極パターンを形成する。なお、アルミニウムの蒸着膜による電極パターンの形成も、全面に蒸着した後に上記アルミニウム箔と同様、レジスト膜の印刷とエッチングによって形成することができる。

【0021】一方、第1及び第2の電極12、13を印刷形成する場合には、導電性に優れた銀粉や黒鉛粉をペースト化し、これをスクリーン印刷することによって両方の電極12、13を一度に形成することができる。蒸着による電極形成を除いて、アルミニウム箔及び導電性ペーストは屈曲に耐えられるため、EL10の曲面形状の形成が可能となる。

【0022】上記第1の電極12及び第2の電極13を被うようにして設けられる誘電体層14は、上述した従来例と同様、高誘電樹脂バインダに分散させたチタン酸バリウムをスクリーン印刷することで形成され、また発光体層4も硫化亜鉛を発光母体としており、これに微量な附活剤(金属やハロゲン元素)をドーピングして得られた発光体粉末を例えばシアノレジン化合物等の高誘電樹脂バインダに分散し、この分散材をスクリーン印刷す

5

ことによって形成される。さらに、その上を被覆する透明絶縁層6は、耐湿性のあるものが好ましく、P E Tフィルムやガラス、若しくはフッ素系樹脂のスクリーン印刷等によって形成される。なお、図には示していないが、第1の電極12及び第2の電極13からはそれぞれ導通パターンが外部に延びている。導通パターンの端部には電圧印加用の端子が設けてあり、第1の電極12及び第2の電極13に所定の交流電圧を印加することで発光体層15が発光し、透明絶縁層16を透過して上方に放射される。

## 【0023】

【発明の効果】以上説明したように、本発明に係るELによれば、従来ELの上部と下部に別々に設けられていた透明電極と背面電極と同じ平面上に設けたので、電極一層分の厚みを薄くすることができ、結果的にEL全体の薄型化が図られる。また、本発明によれば、両方の電極を1回の製造工程で形成することができるので、製造コストを下げることができる。

【0024】さらに、本発明によれば、電極の一方を従来のように発光体層の上面側に設ける必要がないので、電極を透明にする必要がなく、電極材料として利用できる選択幅を広げることができた。それに伴って、従来のITO電極を使う必要がないので、電極材料の選択次第ではEL全体を曲げることも可能となり、ELの利用範

6

囲が大幅に広がることになる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るELの内部構造を示す断面図である。

【図2】本発明に係る電極パターンの一例を示す説明図である。

【図3】本発明に係る電極パターンの他の例を示す説明図である。

【図4】アルミニウム箔による電極パターンの工程図である。

【図5】従来のELの内部構造を示す断面図である。

## 【符号の説明】

10 10 EL (エレクトロルミネッセンス)

11 絶縁層

12 第1の電極

13 第2の電極

14 誘電体層

15 発光体層

16 透明絶縁層

17 隙間

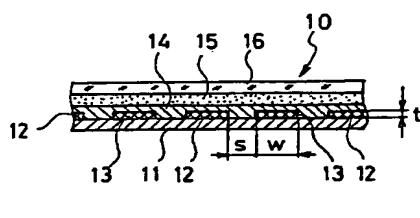
18, 19 電極パターン

t 電極の厚み寸法

w 電極の幅寸法

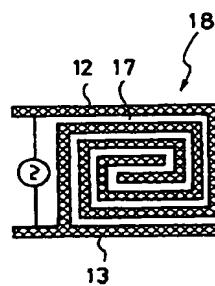
s 電極同士の隙間寸法

【図1】

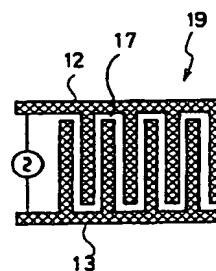


- 10 … EL
- 11 … 絶縁層
- 12 … 第1の電極
- 13 … 第2の電極
- 14 … 誘電体層
- 15 … 発光体層
- 16 … 透明絶縁層
- t … 電極の厚み寸法
- w … 電極の幅寸法
- s … 電極同士の隙間寸法

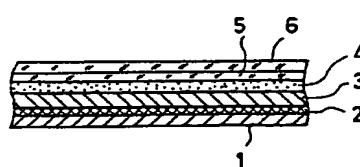
【図2】



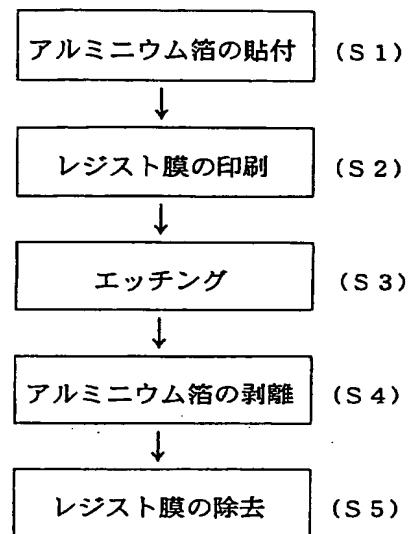
【図3】



【図5】



【図4】



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**